PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-303556

(43)Date of publication of application: 13.11.1998

(51)Int.CI.

H05K 3/46 B32B 17/04

H05K 3/22

(21)Application number: 09-111315

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

(22)Date of filing:

28.04.1997

(72)Inventor: SAITO KIMIAKI

SHIBATA KEIJI

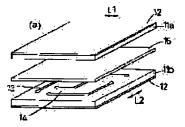
YAMADA MUNETOSHI TAKAZOE TOMOKI

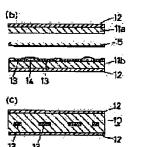
(54) MANUFACTURE OF PRINTED WIRING BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of a printed wiring board wherein two boards and a prepreg formed by impregnating glass cloth with thermosetting resin are used, the prepreg is sandwiched between the boards and laminated, heated and pressed, and a printed wiring board of small warp can be obtained.

SOLUTION: In the method for laminating boards 11a, 11b, the two boards are so laminated that the directions L1, L2 wherein the coefficients of linear expansion of the respective boards are large intersect with each other, In other case, two boards are so laminated that the coefficient of linear expansion of one board in the X direction is larger than that of the other board in the X direction, and that the coefficient of linear expansion of the one board in the Y direction is larger than that of the other board in the Y direction.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-303556

(43)公開日 平成10年(1998)11月13日

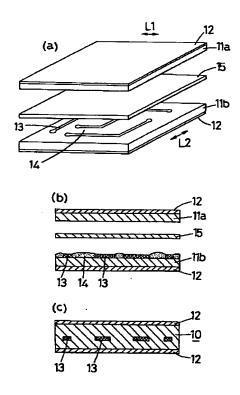
(51) Int. Cl. 6	識別記号	FΙ	
H05K 3/46		H05K 3/46	G
			Т
B32B 17/04		B32B 17/04	A
H05K 3/22		H05K 3/22	С
		審査請求	未請求 請求項の数3 OL (全7頁)
(21)出願番号	特願平9-111315	(71)出願人	000005832
			松下電工株式会社
(22) 出願日	平成9年(1997)4月28日		大阪府門真市大字門真1048番地
		(72)発明者	齊藤 公昭
			大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
			式会社内
		(72)発明者	柴田 圭史
			大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
			式会社内
		(72)発明者	山田 宗勇
			大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株
			式会社内
		(74)代理人	弁理士 佐藤 成示 (外1名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】プリント配線板の製造方法

(57)【要約】

【課題】 2枚の基板11a,11bと、熱硬化性樹脂をガラスクロスに含浸したプリプレグ15を用いて、基板11a,11bの間にプリプレグ15を挟んで積層した後、加熱・加圧して製造するプリント配線板の製造方法であって、反りが小さいプリント配線板が得られるプリント配線板の製造方法を提供する。

【解決手段】 基板11a,11bを積層する方法が、2枚の基板11a,11bを、それぞれの線膨張率の大きな方向L1,L2が交差するように積層する方法である。また、一方の基板のX方向の線膨張率を、他方の基板のX方向の線膨張率より大きくなるように積層すると共に、一方の基板のY方向の線膨張率より、大きくなるように積層する方法である。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 その中の少なくとも1枚には、間を樹脂 硬化物で埋められた複数の導体パターンを表面に有す る、ガラスクロス及び樹脂硬化物よりなる2枚の基板 と、熱硬化性樹脂をガラスクロスに含浸したプリプレグ とを用いて、間を樹脂硬化物で埋められた導体パターン がプリプレグと接する側になるように、基板の間にプリ プレグを挟んで積層した後、加熱・加圧して製造するプ リント配線板の製造方法において、基板を積層する方法 が、2枚の基板を、それぞれの線膨張率の大きな方向が 10 交差するように積層する方法であることを特徴とするプ リント配線板の製造方法。

【請求項2】 それぞれの基板の、線膨張率の大きな方 向が交差する交差角が、30~90度であることを特徴 とする請求項1記載のプリント配線板の製造方法。

【請求項3】 その中の少なくとも1枚には、間を樹脂 硬化物で埋められた複数の導体パターンを表面に有す る、ガラスクロス及び樹脂硬化物よりなる2枚の基板 と、熱硬化性樹脂をガラスクロスに含浸したプリプレグ とを用いて、間を樹脂硬化物で埋められた導体パターン 20 がプリプレグと接する側になるように、基板の間にプリ プレグを挟んで積層した後、加熱・加圧して製造するプ リント配線板の製造方法において、基板を積層する方法 が、一方の基板のX方向の線膨張率を、他方の基板のX 方向の線膨張率より大きくなるように積層すると共に、 上記一方の基板の、X方向と直交する方向であるY方向 の線膨張率を、上記他方の基板のY方向の線膨張率よ り、大きくなるように積層する方法であることを特徴と するプリント配線板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気・電子機器等 に使用されるプリント配線板の製造方法に関するもので ある。

[0002]

【従来の技術】電子部品や半導体装置を実装するための プリント配線板として、複数の導体層を有する多層のプ リント配線板が用いられている。この多層のプリント配 線板の製造方法としては、例えば、図6 (a) に示すよ うな、一方の面の全面に金属層32を有する有機系の第 40 一の基板31aと、一方の面に内層用の導体パターン3 3を有すると共に、他方の面には全面に金属層32を有 する有機系の第二の基板31bと、エポキシ樹脂等の熱 硬化性樹脂をガラスクロス等の基材に含浸して製造した プリプレグ35を用いる。

【0003】そして、内層用の導体パターン33がプリ プレグ35と接するように、第一の基板31aと第二の 基板31bの間にプリプレグ35を挟んで積層した後、 加熱・加圧してプリプレグ35中の熱硬化性樹脂を流動 硬化性樹脂で埋めながら一体化して、図6(b)に示す ような、多層の積層板を製造する。

【0004】次いで、図6(c)に示すように、この積 層板に穴あけをした後、メッキ処理を行ってこの穴に内 層用の導体パターン33及び外層の金属層(32)を導 通するスルホールメッキ皮膜37を形成し、次いで、外 層の金属層をエッチングして外層用の導体パターン38 を形成することによりプリント配線板は製造されてい る。

【0005】しかしこの方法で製造したプリント配線板 は、図6(c)に示すように、内層用の導体パターン3 3の間に気泡39が残る場合があり、吸湿耐熱性や電気 的信頼性が低いという問題があった。

【0006】そのため、図7に示すように、第二の基板 31bの表面に有する内層用の導体パターン33,33 間に、熱硬化性樹脂を塗布した後、硬化させて、導体パ ターン33,33間を樹脂硬化物34で埋め、次いで、 この間を樹脂硬化物34で埋められた導体パターン3 3,33がプリプレグ35と接する側になるように積層 することにより、得られるプリント配線板の内層用の導 体パターン33,33の間に気泡(39)が残り難くす る方法が検討されている。

【0007】なお、上記基板31a,31bは、ガラス クロス及び樹脂硬化物よりなっており、エポキシ樹脂等 の熱硬化性樹脂をガラスクロスに含浸して製造したプリ プレグを所用枚数積層した後、その片面又は両面に銅箔 等の金属箔を積層し、次いで、加熱・加圧してプリプレ グ中の熱硬化性樹脂を硬化させる方法で一般に製造され ている。

【0008】これらの基板やプリプレグの製造に用いら れるガラスクロスは、縦糸の間に横糸を通過させる方法 で製造されているため、加熱・加圧して積層板を製造す る時の寸法収縮率の縦横差が生じやすく、複数の基板を 用いる場合には、ガラスクロスの縦糸の方向を全て揃え るように積層して積層板は製造されている。

【0009】なお、基板の間にプリプレグを挟んで積層 した後、加熱・加圧して得られる積層板は反りが大きく なりやすく、更にこの反りの大きな積層板を用いて製造 したプリント配線板も反りが大きくなりやすいという問 題があった。

【0010】そのため、基板の間にプリプレグを挟んで 積層した後、加熱・加圧して製造するプリント配線板の 製造方法であって、反りが小さいプリント配線板が得ら れるプリント配線板の製造方法が求められている。

[0011]

30

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を改善するために成されたもので、その目的とするとこ ろは、ガラスクロス及び樹脂硬化物よりなる基板と、熱 硬化性樹脂をガラスクロスに含浸したプリプレグとを用 させることにより、導体パターン33間の凹部をその熱 50 いて、基板の間にプリプレグを挟んで積層した後、加熱

・加圧して製造するプリント配線板の製造方法であって、反りが小さいプリント配線板が得られるプリント配線板の製造方法を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係るプリント配線板の製造方法は、その中の少なくとも1枚には、間を樹脂硬化物で埋められた複数の導体パターンを表面に有する、ガラスクロス及び樹脂硬化物よりなる2枚の基板と、熱硬化性樹脂をガラスクロスに含浸したプリプレグとを用いて、間を樹脂硬化物で埋められた導10体パターンがプリプレグと接する側になるように、基板の間にプリプレグを挟んで積層した後、加熱・加圧して製造するプリント配線板の製造方法において、基板を積層する方法が、2枚の基板を、それぞれの線膨張率の大きな方向が交差するように積層する方法であることを特徴とする。

【0013】本発明の請求項2に係るプリント配線板の 製造方法は、請求項1記載のプリント配線板の製造方法 において、それぞれの基板の、線膨張率の大きな方向が 交差する交差角が、30~90度であることを特徴とす 20 る。

【0014】本発明の請求項3に係るプリント配線板の製造方法は、その中の少なくとも1枚には、間を樹脂硬化物で埋められた複数の導体パターンを表面に有する、ガラスクロス及び樹脂硬化物よりなる2枚の基板と、熱硬化性樹脂をガラスクロスに含浸したプリプレグとを用いて、間を樹脂硬化物で埋められた導体パターンがプリプレグと接する側になるように、基板の間にプリプレグを挟んで積層した後、加熱・加圧して製造するプリント配線板の製造方法において、基板を積層する方法が、一30方の基板のX方向の線膨張率を、他方の基板のX方向の線膨張率を、他方の基板のX方向の線膨張率より大きくなるように積層すると共に、上記一方の基板の、X方向と直交する方向であるY方向の線膨張率より、大きくなるように積層する方法であることを特徴とする。

【0015】2枚の基板を積層した後、加熱・加圧すると、その加熱によって、各基板は膨張する。この膨張量は、それぞれの各辺の線膨張率の大きさと比例するため、プリプレグ中の熱硬化性樹脂が硬化するとき、各基板の各辺は、異なった膨張量の状態のまま接着されて一体化する。なお、このとき加圧されているため、平面形状に成形される。そのため、その後冷却すると共に、常圧に戻して得られる積層板は、線膨張率の大きな辺がより大きく収縮し、その辺が湾曲するため、反りが発生すると考えられる。

【0016】しかし本発明によると、得られるプリント 配線板は、各辺が全て湾曲して、鞍形に反った形状や、 お碗形に反った形状となり、平面形状に近い形状に矯正 された形状となるため、従来の方法と比較して反りが小 さなプリント配線板となる。 [0017]

【発明の実施の形態】本発明に係るプリント配線板の製造方法を図面に基づいて説明する。図1は本発明の請求項1に係るプリント配線板の製造方法の、一実施の形態を示す図であり、(a) は積層を説明する斜視図、

(b) は積層を説明する断面図、(c) は加熱・加圧後を説明する断面図である。図2は本発明の請求項1に係るプリント配線板の製造方法の、他の実施の形態を示す図であり、(a) は積層を説明する斜視図、(b) は反りを説明する斜視図である。図3は本発明の請求項3に係るプリント配線板の製造方法の、一実施の形態を示す図であり、(a) は積層を説明する斜視図、(b) は反りを説明する斜視図である。図4は従来のプリント配線板の製造方法を示す図であり、(a) は積層を説明する斜視図、(b) は反りを説明する斜視図である。図5は反りを説明する図であり、(a) は本発明の請求項1に係るプリント配線板を説明する図、(b) は従来のプリント配線板を説明する図、(b) は従来のプリント配線板を説明する図である。

【0018】 [本発明の請求項1,2に係るプリント配線板の製造方法] 本発明の請求項1に係るプリント配線板の製造方法の一実施の形態は、図1(a)及び図1

(b) に示すような、一方の面の全面に金属層12を有する第一の基板11aと、一方の面に間を樹脂硬化物14で埋められた複数の内層用の導体パターン13を有すると共に、他方の面には全面に金属層12を有する第二の基板11bと、熱硬化性樹脂をガラスクロスに含浸して製造したプリプレグ15を用いる。

【0019】そして、間を樹脂硬化物14で埋められた内層用の導体パターン13がプリプレグ15と接する側になるように、第一の基板11aと第二の基板11bの間に1枚のプリプレグ15を挟んで積層した後、加熱・加圧して、図1(c)に示すように一体化し、内層に導体パターン13を有すると共に、外層に金属層12を有する多層の積層板10を製造する。

【0020】次いで、図示しないが、必要に応じてこの 積層板に穴あけをした後、メッキ処理を行ってこの穴に 内層の導体パターン及び外層の金属層を導通するスルホ ールメッキ皮膜を形成し、次いで、外層の金属層をエッ チングして外層用の導体パターンを形成することにより 40 プリント配線板は製造される。

【0021】なお、図1(a)に示すように、積層する2枚の基板11a,11bは、第一の基板11aの線膨張率の大きな方向L1と、第二の基板11bの線膨張率の大きな方向L2が、90度交差するように積層されている。そのため、加熱・加圧して得られる積層板は反りが小さくなる。そして、この反りが小さい積層板を用いて得られるプリント配線板も、反りが小さくなる。

【0022】従来の、ガラスクロスの縦糸の方向を全て 揃えるように基板を積層した場合、図4(a)に示すよ うに、第一の基板11aの線膨張率の大きな方向L1

と、第二の基板11bの線膨張率の大きな方向L2は、 一般に同じ方向になる。そして、この2枚の基板11 a, 11bを、それぞれの線膨張率の大きな方向L1, L2が同じ方向になるように積層した後、加熱・加圧し て得られる積層板10及びその積層板10を用いて得ら れるプリント配線板は、図4(b)に示すように、一方 の方向の2辺の湾曲は小さいが、他方の方向の2辺の湾 曲は特に大きくなって、半円筒形状に反った形状とな る。

【0023】これは、第一の基板11aと第二の基板1 10 1 b を積層した後、加熱・加圧すると、その加熱によっ て、各基板11a,11bは膨張する。この膨張量は、 それぞれの各辺の線膨張率の大きさと比例するため、プ リプレグ15中の熱硬化性樹脂が硬化するとき、各基板 11a, 11bの各辺は、異なった膨張量の状態のまま 接着されて一体化する。なお、このとき加圧されている ため、平面形状に成形される。そのため、その後冷却す ると共に、常圧に戻して得られる積層板10は、線膨張 率の大きな辺がより大きく収縮し、その辺が湾曲するた め、反りが発生すると考えられる。

【0024】そして、図4(a)に示すように、第一の 基板11aのX方向の線膨張率α1xが、Y方向(X方向 と直交する方向) の線膨張率 α lyより大きく (α lx> α 1y) 、第二の基板 1 1 b の X 方向の線膨張率 α2xが、 Y 方向の線膨張率 α 2yより大きく (α 2x> α 2y) なるよう に積層した場合には、大きな線膨張率 α1x, α2xに対応 する辺の収縮量が特に大きいため、図4(b)に示すよ うな半円筒形状となる。

【0025】しかし、図2(a)に示すように、第一の 基板11aのY方向の線膨張率αlyが、X方向の線膨張 率αlxより大きく (αly>αlx)、第二の基板11bの X方向の線膨張率α2xが、Y方向の線膨張率α2yより大 きく $(\alpha 2x > \alpha 2y)$ なるように積層することにより、2 枚の基板11a, 11bを、それぞれの線膨張率の大き な方向 L 1, L 2 が交差するように積層した後、加熱・ 加圧して得られる積層板10及びその積層板10を用い て得られるプリント配線板は、一方の基板の収縮量が大 きい場合であっても、他方の基板は小さいため平均化さ れ、図2(b)に示すように、4つの辺が全て湾曲し て、鞍形(背反曲率とも言う)に反った形状となる。そ のため、図5 (b) に示すような、従来の製造方法で製 造した半円筒形状に反った場合の、大きく湾曲した辺 が、図5(a)に示すように、平面形状に近い形状に矯 正された形状となり、従来の方法と比較して反りSが小 さくなる。

【0026】なお、2枚の基板11a, 11bを、それ ぞれの線膨張率の大きな方向が交差するように積層する 方法としては、基板の線膨張率の大きさは、一般に基板 の絶縁部を形成するガラスクロスの厚みや、ガラスクロ ス中の糸の本数や、その糸の強度や、ガラスクロスの織 50 飽和ポリエステル樹脂系、ポリフェニレンエーテル樹脂

り縮み量等、ガラスクロスの影響が大きいため、これら を適宜調整して、それぞれの基板の線膨張率の大きな方 向を交差させるようにすれば良いが、同じ線膨張率の基 板を用いて、線膨張率の方向を揃えずに積層することに より交差するようにしても良い。

【0027】なお、本発明の線膨張率は、基板の絶縁部 のみの線膨張率に限定するものではなく、導体パターン 13や樹脂硬化物14や金属層12を含めた基板全体 の、線膨張率の大きな方向を表すものである。なお、導 体パターン13の形成密度等に差があり、線膨張率が面 内の位置で異なる場合には、面全体で見た線膨張率の大 きな方向を、その基板の線膨張率の大きな方向とする。

【0028】なお、第一の基板11aの線膨張率の大き な方向L1と、第二の基板11bの線膨張率の大きな方 向L2が交差する交差角は、90度に限定するものでは なく、交差していれば良い。なお、その交差角のうち狭 いほうの角度が30~90度であると、反りが特に小さ くなり好ましい。特に45度の場合、4辺の湾曲がほぼ 同じ程度まで矯正されるため、特に反りが小さくなる。

【0029】なお、上記実施の形態は、第一の基板11 aと第二の基板11bの間にプリプレグ15を1枚挟ん で積層する実施の形態を説明したが、挟むプリプレグ1 5は1枚に限定するものではなく、複数枚挟むようにし ても良い。複数枚挟む場合には、そのプリプレグ15の 縦糸の方向を、全て揃えるように積層しても良いが、揃 えずに積層すると、特に反りが小さいプリント配線板が 得られ好ましい。

【0030】本発明に用いる基板11a, 11bは、そ の中の少なくとも1枚には、間を樹脂硬化物14で埋め られた複数の導体パターン13を表面に有する、ガラス クロス及び樹脂硬化物よりなる板であり、この板として は、例えば、ガラスクロスを所用枚数、熱硬化性樹脂で 接着し、片面又は両面に金属箔が張られている板を用い て、表面の金属箔をエッチングして導体パターン13を 形成した後、導体パターン13間に熱硬化性樹脂を塗布 し、次いで、その熱硬化性樹脂を硬化させて、導体パタ ーン13間を樹脂硬化物14で埋めたものや、金属箔が 張られていないガラスクロスを熱硬化性樹脂で接着した 板に金属メッキを行い、導体パターン13を形成した 後、導体パターン13間に熱硬化性樹脂を塗布し、次い で、その熱硬化性樹脂を硬化させて、導体パターン13 間を樹脂硬化物14で埋めたもの等が挙げられる。

【0031】なお、導体パターン13を表面に有さない。 基板を用いる場合の基板としては、ガラスクロスを熱硬 化性樹脂等で接着した板が挙げられる。

【0032】上記ガラスクロスとしては、特に限定する ものではなく、厚み0.04~0.3mmのものが一般 に使用される。また、上記熱硬化性樹脂としては、エポ キシ樹脂系、フェノール樹脂系、ポリイミド樹脂系、不

系等の熱硬化性樹脂や、これらの熱硬化性樹脂に無機充 填材等を配合した樹脂組成物が挙げられる。なお、基板 11a, 11bに用いる熱硬化性樹脂と、導体パターン 13間を埋める樹脂硬化物14に用いる熱硬化性樹脂 は、同じでも良く、異なっていても良い。

【0033】なお、基板11a, 11bの内部には、導 体パターンやその壁面に金属皮膜を形成した穴や壁面に 金属皮膜を備えない穴等を有していてもよい。なお、本 発明に用いる基板11a, 11bのプリプレグ15と接 しない側の面には、金属層を有していても良く、絶縁部 10 が露出するようになっていても良い。

【0034】また、導体パターン13を形成する金属と しては、電気的信頼性より銅又は銅の表面にニッケル皮 膜等の金属皮膜を形成したものが好ましい。

【0035】本発明に用いるプリプレグ15は、ガラス クロスに熱硬化性樹脂を含浸した後、必要に応じて加熱 して半硬化させ、シート状としたものである。なお、プ リプレグ15に用いる熱硬化性樹脂は、基板11a, 1 1 b に用いる熱硬化性樹脂や、導体パターン13間を埋 める樹脂硬化物14に用いる熱硬化性樹脂と、同じでも 20 良く、異なっていても良い。

【0036】基板11a, 11bとプリプレグ15を積 層した後、加熱・加圧する条件としては、プリプレグ1 5中の熱硬化性樹脂が硬化する条件で適宜調整して加熱 ・加圧すればよいが、加圧の圧力があまり高いと得られ る積層板及びプリント配線板の反りが大きくなる傾向が あるため、基板11a, 11bとプリプレグ15を一体 化できる範囲内で、可能な限り低圧で加圧すると好まし い。

【0037】 [本発明の請求項3に係るプリント配線板 30 の製造方法] 本発明の請求項3に係るプリント配線板の 製造方法の一実施の形態は、一方の面の全面に金属層を 有する第一の基板と、一方の面に間を樹脂硬化物で埋め られた複数の内層用の導体パターンを有すると共に、他 方の面には全面に金属層を有する第二の基板と、熱硬化 性樹脂をガラスクロスに含浸して製造したプリプレグを 用いる。

【0038】そして、間を樹脂硬化物で埋められた内層 用の導体パターンがプリプレグと接する側になるよう に、第一の基板と第二の基板の間にプリプレグを挟んで 40 積層した後、加熱加圧して一体化し、内層に導体パター ンを有すると共に、外層に金属層を有する多層の積層板 を製造する。

【0039】次いで、必要に応じてこの積層板に穴あけ をした後、メッキ処理を行ってこの穴に内層の導体パタ ーン及び外層の金属層を導通するスルホールメッキ皮膜 を形成し、次いで、外層の金属層をエッチングして外層 用の導体パターンを形成することによりプリント配線板 は製造される。

示すように、X方向の線膨張率は、第一の基板11aの 線膨張率α1xより、第二の基板11bの線膨張率α2xが 大きく $(\alpha 2x > \alpha 1x)$ 、かつ、そのX方向と直交する方 向であるY方向は、第一の基板11aの線膨張率αlyよ り、第二の基板11bの線膨張率α2νが大きく(α2ν> αly) なるように積層されている。そのため、図2

(b) に示すように、加熱・加圧して得られる積層板1 0は、4つの辺が全て同じ方向に湾曲して、お碗形に反 った形状となる。

【0041】このお碗形の形状は、図4(b)に示すよ うな、従来の製造方法で製造した半円筒形状に反った形 状と比較して、平面形状に近い形状に矯正された形状の ため、従来の方法と比較して反りが小さな積層板10と なる。そして、この反りが小さい積層板10を用いて得 られるプリント配線板も、反りが小さくなる。

【0042】なお、本発明の請求項3に係るプリント配 線板の製造方法に用いる基板、プリプレグ、導体パター ン、導体パターン間を埋める樹脂硬化物、及び基板やプ リプレグの製造に用いられる熱硬化性樹脂やガラスクロ スとしては、本発明の請求項1に係るプリント配線板の 製造方法に用いたものと同様のものが挙げられる。ま た、基板とプリプレグを積層した後、加熱・加圧する条 件としても、本発明の請求項1に係るプリント配線板の 製造方法と同様の方法が好ましい。

[0043]

【発明の効果】本発明の請求項1に係るプリント配線板 の製造方法は、2枚の基板を、それぞれの線膨張率の大 きな方向が交差するように積層するため、反りが小さい プリント配線板が得られる。

【0044】本発明の請求項3に係るプリント配線板の 製造方法は、一方の基板のX方向の線膨張率を、他方の 基板のX方向の線膨張率より大きくなるように積層する と共に、上記一方の基板のY方向の線膨張率を、上記他 方の基板のY方向の線膨張率より、大きくなるように積 層するため、反りが小さいプリント配線板が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の請求項1に係るプリント配線板の製造 方法の、一実施の形態を示す図であり、(a)は積層を 説明する斜視図、(b)は積層を説明する断面図、

(c) は加熱・加圧後を説明する断面図である。

【図2】本発明の請求項1に係るプリント配線板の製造 方法の、他の実施の形態を示す図であり、(a)は積層 を説明する斜視図、(b)は反りを説明する斜視図であ

【図3】本発明の請求項3に係るプリント配線板の製造 方法の、一実施の形態を示す図であり、(a)は積層を 説明する斜視図、(b)は反りを説明する斜視図であ る。

【図4】従来のプリント配線板の製造方法を示す図であ 【0040】なお、各基板の線膨張率は、図3(a)に 50 り、(a)は積層を説明する斜視図、(b)は反りを説 明する斜視図である。

【図5】反りを説明する図であり、(a)は本発明の請求項1に係るプリント配線板を説明する図、(b)は従来のプリント配線板を説明する図である。

【図6】従来の他のプリント配線板の製造方法を説明する工程図である。

【図7】従来の更に他のプリント配線板の製造方法の、 工程の一部を説明する断面図である。

【符号の説明】

10 積層板

11a, 11b, 31a, 31b 基板

12,32 金属層

13,33,38 導体パターン

14,34 樹脂硬化物

15,35 プリプレグ

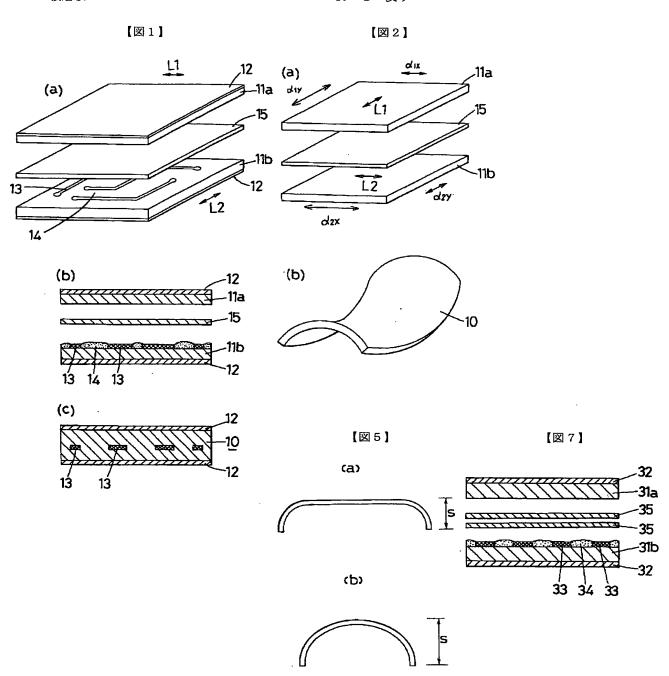
37 スルホールメッキ皮膜

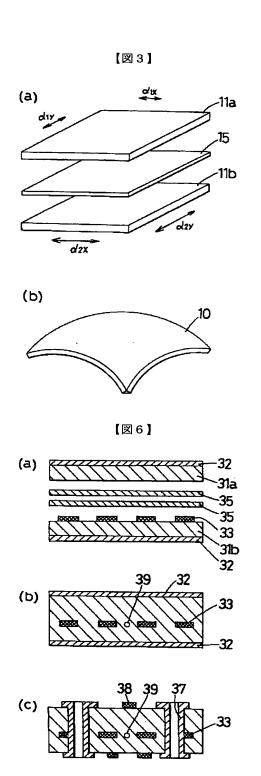
39 気泡

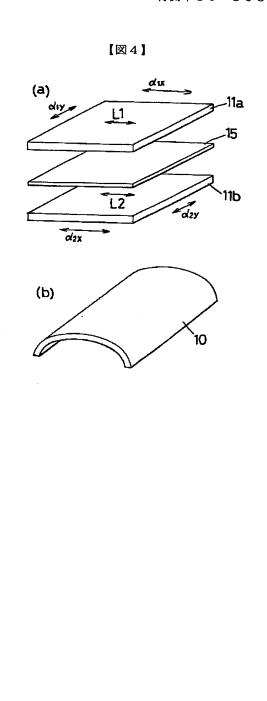
L1, L2 線膨張率の大きな方向

αlx, αly, α2x, α2y 線膨張率

10 S 反り







フロントページの続き

(72) 発明者 高添 智樹 大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株 式会社内